# (12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

#### (19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 27 janvier 2005 (27.01.2005)

**PCT** 

# (10) Numéro de publication internationale WO 2005/007743 A2

- (51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>: C08L 63/10
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/050333

- (22) Date de dépôt international: 15 juillet 2004 (15.07.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité : 03 50334 16 juillet 2003 (16.07.2003) FR

- (71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US): COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR). CERAM FIXE [FR/FR]; 71-73, rue Henri Martin, B.P. 0647, F-37206 Tours Cedex 3 (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): GRECH, Eric [FR/FR]; 9, rue Félix Nadar, F-37100 Tours (FR). BESNARD, Olivier [FR/FR]; 89, rue de Beigneux, F-37250 Veigne (FR). LEBRET, Bruno [FR/FR]; 12, rue du Castel, F-37300 Joue-les-Tours (FR). PENNARD, Jacky [FR/FR]; 12, chemin des Esnault, F-37270 Veretz (FR). PENNARD, Franck [FR/FR]; 96, rue de Sardelle, F-37250 Veigne (FR).

- (74) Mandataire: LEHU, Jean; Brevatome, 3, rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Publiée:

 sans rapport de recherche internationale, sera republiée dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(54) Title: PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION BASED ON AN EPOXYVINYLESTER RESIN AND A URETHANE ACRYLATE RESIN AND USE THEREOF FOR MAKING DENTAL PROSTHESIS PREFORMS AND/OR MODELS

- (54) Titre: COMPOSITION PHOTOPOLYMERISABLE A BASE D'UNE RESINE EPOXYVINYLESTER ET D'UNE RESINE URETHANE ACRYLATE ET UTILISATION DE LADITE COMPOSITION POUR REALISER DES PREFORMES ET/OU DES MAQUETTES DE PROTHESES DENTAIRES
- (57) Abstract: The invention concerns a photopolymerizable composition comprising: at least one epoxyvinylester resin, at least one urethane acrylate resin, at least one organic silicon-free particulate filler having an average particle size less than  $10 \, \mu m$  and a specific surface more than  $10 \, m^2/g$ , at least one photoinitiator. Said composition is in particular useful for making dental prosthesis preforms and models.
- (57) Abrégé: La présente invention a trait à une composition photopolymérisable comprenant: au moins une resine époxyvinylester; au moins une resine uréthane acrylate; au moins une charge particulaire organique non siliconée présentant une taille moyenne de particules inférieure à 10 µm et une surface spécifique supérieure à 10 m²/g; au moins un photoiniateur. Cette composition trouve notamment son application dans la fabrication de préformes et de maquettes de prothèse dentaire.



COMPOSITION PHOTOPOLYMERISABLE A BASE D'UNE RESINE EPOXYVINYLESTER ET D'UNE RESINE URETHANE ACRYLATE ET UTILISATION DE LADITE COMPOSITION POUR REALISER DES PREFORMES ET/OU DES MAQUETTES DE PROTHESES DENTAIRES

5

15

20

#### DESCRIPTION

#### DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention se rapporte à des compositions photopolymérisables à base de résines.

10 Ces compositions sont spécialement destinées au domaine dentaire, en particulier pour réaliser des préformes et/ou des maquettes de prothèse dentaire, et encore plus particulièrement des maquettes de prothèse dentaire adjointe amovible.

Une prothèse dentaire adjointe est un dispositif destiné à remplacer une ou plusieurs dents et leurs tissus de soutien (os et gencive) qui se seraient résorbés, ou plus simplement à reconstituer une dent fortement délabrée. Suivant que la prothèse dentaire peut ou non être mise en place et ôtée par le patient, elle est qualifiée d'amovible ou d'inamovible. Ces prothèses peuvent être réalisées en métaux, en résines synthétiques ou en céramiques.

#### 25 ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Généralement, la réalisation d'une prothèse dentaire, lorsqu'il s'agit d'une prothèse dentaire amovible métallique comprend les étapes suivantes :

- une étape de prise d'empreinte, effectuée 30 en appliquant sur la partie buccale à pourvoir d'une prothèse, un matériau à prise rapide (tels que des

30

2

alginates, un élastomère, un hydrocolloïde) de manière à obtenir une reproduction en relief (dite reproduction négative) de ladite partie buccale;

- une étape de réalisation d'un modèle en un matériau, par exemple du plâtre ou une résine polyuréthane (ledit modèle étant désigné couramment par la terminologie « maître modèle »), consistant à couler ledit matériau dans l'empreinte précédemment préparée;
- une nouvelle étape de prise d'empreinte 10 en gélatine ou en silicone par contre-moulage du précédent modèle;
  - une étape de réalisation d'un modèle en revêtement, par coulée de revêtement dans l'empreinte en gélatine ou en silicone ;
- une étape de réalisation d'une maquette en cire sur le modèle en revêtement :
  - une étape de positionnement de l'ensemble constitué de la maquette et du modèle dans un cylindre suivi d'une mise en revêtement dudit ensemble, de manière à obtenir un moule en revêtement;
  - une étape de calcination de la cire dans un four ;
- une étape de coulée d'un métal ou alliage métallique en fusion dans les parties du moule en revêtement laissées vacantes par la calcination de la maquette en cire;
  - une étape de destruction du moule en revêtement, après solidification par refroidissement du métal ou alliage, de façon à libérer la prothèse et désinsérer le modèle en revêtement de celle-ci.

WO 2005/007743

15

20

25

3

PCT/FR2004/050333

Comme il ressort clairement de ce paragraphe, la réalisation d'une prothèse dentaire, dans la mesure où elle comprend un grand nombre d'étapes, se révèle très coûteuse et très longue.

recherches 5 Des ont ainsi porté sur nouveaux l'élaboration de matériaux ou nouvelles qui permettraient compositions de faciliter réalisation des prothèses dentaires, notamment permettant de diminuer le nombre d'étapes nécessaires à 10 l'obtention de ces prothèses.

En particulier, des compositions photopolymérisables, dans le domaine dentaire ont déjà été utilisées comme substances destinées à participer à l'élaboration de prothèses dentaires.

Ainsi, dans la demande de brevet EP 0879257 il est décrit une composition polymérisable comprenant une résine époxydique cycloaliphatique, une minérale ainsi qu'un initiateur polymérisation. Toutefois, cette composition a pour inconvénient de présenter un retrait important lors de la polymérisation, ce qui la rend peu fiable pour la réalisation de maquettes à dimensions appropriées. Du fait de la présence d'une charge minérale, cette composition est également difficilement malléable et ne peut être calcinée complètement. Par conséquent, elle ne peut être substituée, comme cela est le cas de la cire, par un alliage coulé ou injecté.

Dans le brevet US 3,709,866 [2], il est 30 décrit également une composition photopolymérisable comprenant une résine aromatique diméthacrylate ou éventuellement un adduit d'un diisocyanate sur une telle résine, une charge vitreuse à base de silicium ainsi qu'un photoinitiateur. Cette composition présente l'inconvénient d'être difficilement modelable, en raison notamment de la présence de la charge vitreuse et ne peut être calcinée totalement.

Les compositions décrites dans l'art antérieur présentent ainsi toutes un ou plusieurs des inconvénients suivants :

- 10 elles présentent, après photopolymérisation, un retrait supérieur à 1%, ce qui les rend peu fiables pour les réalisations de maquettes à dimensions appropriées;
- elles conduisent à des taux de 15 calcination faibles, du fait notamment de la présence de charges minérales ;
  - elles ne se prêtent pas facilement au modelage;
- elles n'ont pas de mémoire de forme, qui 20 permettrait d'obtenir une maquette fidèle, après désinsertion de cette maquette de son modèle ;
  - elles n'offrent pas une élasticité suffisante pour réaliser une maquette, qui puisse être désinsérée de son modèle sans altération de forme.

#### 25 EXPOSÉ DE L'INVENTION

30

Le but de la présente invention est de proposer de nouvelles compositions ne présentant pas les inconvénients précités, et présentant plus particulièrement un retrait inférieur à 1% après photopolymérisation, des propriétés mécaniques intéressantes telles qu'une contrainte à la rupture

allant de 10 à 100 Mpa et un allongement à la rupture pouvant être d'environ 5%, un taux de calcination de 100%.

- 5 Le but précité est atteint, conformément à l'invention par une composition photopolymérisable comprenant :
  - au moins une résine époxyvinylester;
  - au moins une résine uréthane acrylate ;
- 10 au moins une charge particulaire organique non siliconée présentant une taille moyenne de particules inférieure à 10  $\mu$ m et une surface spécifique supérieure à 10 m²/g; et
  - au moins un photoiniateur.

15

De l'association des éléments entrant dans la composition susmentionnée, il résulte une composition se présentant sous forme d'une pâte présentant les caractéristiques suivantes :

- une diminution du retrait à la polymérisation, par rapport à des compositions de l'art antérieur, ceci grâce notamment à l'association dans la composition de l'invention d'au moins une résine époxyvinylester et d'au moins une résine uréthane 25 acrylate;
  - une rigidité importante, permettant d'obtenir des contraintes à la rupture de 10 à 100 Mpa;
- une élasticité suffisante pour conférer à 30 la composition les propriétés finales recherchées, à

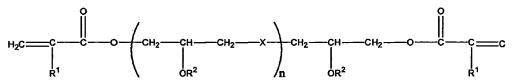
savoir un allongement à la rupture pouvant être d'environ 5%;

- une faculté de mise en forme aisée en raison notamment de la présence d'une charge organique présentant les caractéristiques particulières susmentionnées.

Comme mentionné ci-dessus, la composition de l'invention comprend au moins une résine 10 époxyvinylester.

Selon l'invention, on entend, dans ce qui précède et ce qui suit, par résine époxyvinylester, une résine résultant de l'addition d'un acide acrylique ou méthacrylique sur une résine époxydique.

15 Selon l'invention, des résines époxyvinylesters avantageuses peuvent répondre à la formule générale suivante :



20 dans laquelle:

25

- $\mathbb{R}^1$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle ;
- R<sup>2</sup> représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle comportant de 1 à 3 atomes de carbone;
  - X représente un motif bisphénolique A ;
    - n est un entier allant de 1 à 10.

Le motif bisphénolique A susmentionné correspond à un motif de formule :

Des résines époxyvinylesters particulièrement avantageuses dans le cadre de cette invention sont :

- le bis-GMA ou [2,2-bis(4-(2-hydroxy-3-méthacryloyloxypropoxy)phényl)propane] répondant à la formule suivante :

10

- le bisphénol diméthacrylate éthoxylé, répondant à la formule suivante :

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{2}\text{-C(CH}_{3}\text{)-COO-CH}_{2}\text{-CH(OE)-CH}_{2}\text{-O}\text{-C(CH}_{3}\text{)=CH}_{2} \\ \end{array}$$

15

25

avec Et représentant un groupe éthyle.

Les résines de cette invention peuvent être disponibles commercialement chez les fournisseurs Cray-Valley, UCB, Sigma-Aldrich.

Les résines époxyvinylesters de la présente invention peuvent également être préparées aisément comme cela est mentionné ci-dessus par réaction d'une

5

10

15

20

8

résine époxydique avec un acide acrylique ou méthacrylique, suivie éventuellement d'une réaction d'alkylation des fonctions -OH présentes.

De préférence, les résines époxyvinylesters sont présentes dans la composition à une teneur allant de 18 à 50% en poids par rapport au poids total de la composition.

La présence d'au moins une résine époxyvinylester dans la composition contribue à conférer à celle-ci une diminution du rétrécissement à la polymérisation, une diminution d'absorption d'eau.

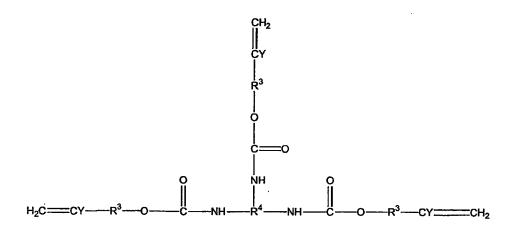
Comme mentionné ci-dessus, la composition de l'invention comprend également au moins une résine uréthane acrylate.

Les résines uréthanes acrylates sont des résines résultant de la réaction d'un composé isocyanate (par exemple, un composé disocyanate ou triisocyanate) sur un groupe -OH d'un monomère acrylate ou méthacrylate.

Des résines uréthanes acrylates avantageuses de l'invention peuvent être représentées par la formule générale suivante :

15

20



dans laquelle :

5 -  $R^3$  représente un groupe de formule - $CH_2$ - $(CH_2)_n$ -O-CO- avec n étant un entier égal à 1 ou 2 ;

- Y représente H ou -CH3;

- R<sup>4</sup> représente un groupe alkylène comportant de 1 à 10 atomes de carbone.

Des résines uréthanes acrylates particulièrement avantageuses dans le cadre de l'invention peuvent être des résines commercialisées, telles que celles disponibles chez Cray-Valley, sous les appellations CN945A60 et CN934.

Ces résines peuvent être préparées, également, comme cela est mentionné par réaction d'un composé isocyanate avec un groupe -OH d'un monomère acrylate ou méthacrylate.

Un composé isocyanate adéquat peut être le composé répondant à la formule ci-dessous :

Des monomères acrylates ou méthacrylates adéquats peuvent être choisis, par exemple, parmi ceux 5 de formule :

De préférence, les résines uréthanes acrylates sont présentes dans la composition à une 10 teneur allant de 1 à 50% en poids par rapport au poids total de la composition.

La présence d'au moins une résine uréthane acrylate dans la composition contribue à conférer à celle-ci une importante rigidité de même qu'une importante viscosité, ainsi qu'une faible absorption d'eau.

11

La composition de l'invention comprend également une charge organique particulaire non siliconée.

On précise que, dans ce qui précède et ce 5 qui suit, on entend par charge organique particulaire non siliconée une charge comprenant exclusivement des composés organiques, à savoir des composés à base de carbone et d'hydrogène, et éventuellement d'azote, d'oxygène et de fluor, mais dépourvue de silicium, 10 ladite charge étant sous forme de particules solides. Cette charge doit présenter des caractéristiques spécifiques conférant à la composition une grande malléabilité, une certaine élasticité et une rigidité pour son propre poids, une amélioration de la stabilité 15 de la composition ainsi qu'une diminution de l'aspect collant des résines susmentionnées.

Pour cela, la charge organique non siliconée particulaire de l'invention présente une 20 taille moyenne de particules (c'est-à-dire un diamètre moyen) inférieure 10  $\mu$ m, de préférence de 2 à 7  $\mu$ m et une surface spécifique supérieure à 10 m²/g, de préférence de 15 à 25 m²/g.

Cette charge est, de préférence, non 25 réactive, c'est-à-dire qu'elle ne comporte pas de groupes susceptibles de polymériser lors de la photopolymérisation de la composition.

Avantageusement, cette charge peut être choisie parmi les polymères particulaires du groupe 30 constitué par des polyamides, des polyacrylates tels que le polyméthacrylate de méthyle (PMMA), des

WO 2005/007743

5

10

25

12

PCT/FR2004/050333

polyoléfines éventuellement fluorés tels que le polytétrafluorure d'éthylène (PTFE), des polysaccharides, tels que de l'amidon.

Il est entendu que les polymères susmentionnés sont sous forme de poudre présentant les caractéristiques susmentionnées.

Un polyamide particulièrement avantageux est polyamide fourni par Atofina sous dénomination Orgasol 2001 UD NAT2, polyamide présentant une taille moyenne de particules de 5 µm et une surface spécifique d'environ 20 m²/g. Ce polyamide présente particulier d'excellentes propriétés mécaniques, comme une contrainte à la rupture de 48 Mpa et un allongement à la rupture de 5%.

Un PMMA pouvant être utilisé très avantageusement dans le cadre de cette invention peut être celui fourni par Atoglas, UCB, qui présente une taille moyenne de particules allant de 5 à 10 μm et une surface spécifique de 12 m²/g. Ce PMMA présente en particulier une contrainte à la rupture de 62 Mpa et un allongement à la rupture de 2,5%.

Un PTFE pouvant être utilisé très avantageusement dans le cadre de cette invention est celui fourni par Goodfellow, qui présente une taille moyenne de particules allant de 2 à 4  $\mu$ m et une surface spécifique de 35 m²/g. Ce PTFE présente en particulier une contrainte à la rupture de 35 Mpa et un allongement à la rupture supérieure à 100%.

Des polysaccharides pouvant être utilisés 30 avantageusement sont l'amidon soluble fourni par VWR.

PCT/FR2004/050333

De préférence, la charge particulaire non siliconée de la composition est présente dans la composition à une teneur allant de 10 à 25% en poids par rapport au poids total de la composition.

5

10

La composition selon l'invention comprend également un ou plusieurs photoinitiateurs, lesdits photoinitiateurs étant des espèces, dont la photolyse libère des espèces réactives. En l'occurrence dans le cadre de cette invention, ces photoinitiateurs sont aptes, après photolyse, à libérer des radicaux libres.

Des photoinitiateurs conformes à la 15 présente invention peuvent être des cétones aromatiques, telle la benzophénone, la thioxanthone de formules représentées ci-dessous :

Des photoinitiateurs particulièrement 20 efficaces dans le cadre de cette invention peuvent également des initiateurs de type bis-acyl phosphine oxide (dit de type BAPO), telle que le photoinitiateur Irqacure 819 commercialisé par la société CIBA représenté par la formule suivante :

14

Ce photoinitiateur présente l'avantage de se décomposer, sous l'action d'une lumière UV, en quatre radicaux libres pouvant chacun initier la réticulation de la composition de l'invention et permet d'accélérer grandement la vitesse de polymérisation par rapport à des photoamorceurs classiques, ne se dégradant qu'en 1 ou 2 radicaux libres sous l'action de la lumière UV.

D'autres photoinitiateurs particulièrement efficaces sont également ceux répondant aux formules représentées ci-dessous :

10

15

$$H_3C$$
— $(CH_2)_3$ — $O$ — $(CH_2)_2$ — $O$ 

De préférence, le photoinitiateur est présent dans la composition à une teneur allant de 0,1 à 2% en poids par rapport au poids total de la composition.

Avantageusement, la composition selon l'invention peut comprendre, en outre, un composé élastomère ou une composition élastomérique, telle que celle commercialisée par Ugine Dentaire sous la dénomination Plastiform®.

On précise que, dans ce qui précède et ce qui suit, on entend par composé élastomère ou composition élastomérique un composé ou une composition polymérique présentant une température de transition vitreuse comprise entre 20 et 70°C.

15

20

Parmi les composés élastomères susceptibles d'entrer avantageusement dans la composition l'invention, on peut citer les copolymères (éthylène/acétate de vinyle), les copolymères (hexafluoropropylène/fluorure de vinylidène).

10

15

Avantageusement, le composé élastomère et/ou la composition élastomérique est (sont) présent(s), dans la composition, à une teneur allant de 20 à 60% en poids par rapport au poids total de la composition.

La présence d'un élastomère dans la composition contribue à améliorer sa résistance sous l'effet de son poids, c'est-à-dire la capacité pour cette composition à conserver sa forme après une déformation.

Avantageusement, de manière à avoir une composition présentant des propriétés mécaniques encore améliorées, la composition de l'invention peut comprendre également au moins une résine polyester, de préférence réticulée.

Selon l'invention, on entend par résine polyester une résine résultant de la réaction d'un composé anhydride avec un diol.

Une résine polyester adéquate peut être une 20 résine comprenant, après polymérisation, le motif de formule suivante:

dans laquelle :

25 - M est un motif issu d'un monomère styrénique ou acrylate;

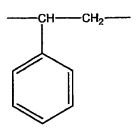
WO 2005/007743

PCT/FR2004/050333

- Y<sup>1</sup> représente un groupe de formule :
-CO-O-CH<sub>2</sub>-CH(CH<sub>3</sub>)-O-CO-

Un exemple de résine polyester particulière est celle pour laquelle M répond à la formule :

17



Des résines polyesters appropriées sont notamment 10 disponibles chez Gazechim sous la dénomination Norsodyne, chez Dow Plastics, chez BASF.

Afin de diminuer les propriétés collantes de la composition de l'invention, on peut avantageusement incorporer à celle-ci au moins une huile, de préférence une huile non siliconée. Cette huile peut être une huile végétale ou une huile de synthèse, telle que les huiles de marque Voltalef® répondant à la formule générale :

 $C1-(CF_2-CFC1)_n-C1$ 

25

avec n étant un entier allant de 3 à 4.

De préférence, l'huile est présente dans la composition à une teneur allant de 0,5 à 3% en poids par rapport au poids total de la composition.

La composition peut comprendre également un ou plusieurs solvants réactifs, c'est-à-dire des solvants aptes à solubiliser les résines tout en étant apte à réagir au cours de la photopolymérisation.

Le solvant réactif peut être choisi parmi les solvants répondant à l'une des formules suivantes :

$$H_2C$$
  $\longrightarrow$   $CH$   $\longrightarrow$   $CH_2$   $\longrightarrow$ 

Tripropylène glycol diacrylate (TPGDA)

2-néopentylglycol diacrylate propoxylé (PONPGDA) et les mélanges de ceux-ci.

La teneur en solvant réactif peut être de 40 à 80% en poids de celui des résines époxyvinylester ou uréthaneacrylate.

5

19

Les compositions de l'invention peuvent être utilisées dans de nombreux domaines. Ainsi, elles peuvent être utilisées pour la réalisation de pièces moulées et de maquettes calcinables pour des nombreuses applications.

En particulier, les compositions de l'invention peuvent être utilisées dans le domaine dentaire.

Ainsi, l'invention a pour objet également l'utilisation d'une composition telle que décrite précédemment, pour la fabrication d'une préforme et/ou une maquette de prothèse dentaire, plus particulièrement d'une prothèse dentaire adjointe amovible.

On précise que, dans ce qui précède et ce 15 qui suit, on entend par préforme, un projet réalisé avec la composition de l'invention, ledit projet étant destiné à définir la structure de futures prothèses fixées ou amovibles. Par exemple, une préforme peut être un élément type d'une prothèse dentaire amovible, 20 tels que la plaque, les crochets, les barres. Cette préforme sert de base au prothésiste dentaire, pour réaliser une maquette de la future prothèse dentaire, la maquette correspondant à l'ensemble des préformes cette maquette, susmentionnées. A 25 assemblés prothésiste peut adjoindre des éléments complémentaires adéquats par exemple, en cire, tels que des dents de remplacement. Une fois la maquette finalisée, celle-ci forme est photopolymérisée afin de conserver sa modelée. 30

15

20

25

WO 2005/007743 PCT/FR2004/050333

Ainsi, l'invention a trait également à une préforme et/ou une maquette à base d'une composition photopolymérisable telle que décrite précédemment.

20

Une telle maquette peut être réalisée par un procédé comprenant les étapes suivantes :

- une étape de prise d'empreinte, effectuée en appliquant sur une partie buccale à pourvoir d'une prothèse, un matériau adéquat, de manière à obtenir une empreinte de ladite partie buccale;
- une étape de réalisation d'un modèle en plâtre, consistant à couler du plâtre dans l'empreinte précédemment préparée;
  - une étape de modelage sur le modèle en plâtre de la maquette désirée avec la composition photopolymérisable telle que décrite précédemment;
  - une étape de photopolymérisation de ladite maquette ;
  - une étape de séparation de ladite maquette ainsi photopolymérisée du modèle en plâtre.
  - Comme mentionné précédemment, cette maquette sert de base à la réalisation d'une prothèse dentaire.

Ainsi, l'invention a également pour objet un procédé d'élaboration d'une prothèse dentaire comprenant successivement :

- la mise en œuvre du procédé d'élaboration de la maquette décrit précédemment ;
- une étape de mise en revêtement dans un cylindre de ladite maquette, à l'issue de laquelle l'on obtient un moule en revêtement de la prothèse dentaire;

WO 2005/007743

25

30

21

PCT/FR2004/050333

- une étape de calcination de ladite maquette;

- une étape de remplissage du moule en revêtement par un métal ou alliage métallique fondu, suivie d'un refroidissement, de manière à solidifier le métal ou alliage métallique;

- une étape de destruction du moule en revêtement, de manière à libérer la prothèse dentaire.

prise d'empreinte, L'étape de préliminaire à la réalisation de la maquette, consiste 10 à reproduire en négatif la partie buccale à pourvoir d'une prothèse, de façon à obtenir une empreinte de cette partie. Plus précisément, cette étape consiste, à interposer dans la cavité buccale, par exemple, un porte-empreinte, c'est-à-dire un dispositif de forme 15 adaptée comprenant le matériau à empreinte. Ce matériau à empreinte est un matériau à prise rapide, c'est-àdire qui a la capacité, après moulage, de durcir à température ambiante. De tels matériaux peuvent être par exemple, parmi les alginates, les choisis, 20 hydrocolloïdes.

Cette empreinte sert de base pour la réalisation d'un modèle en plâtre, qui correspond au maître-modèle, ledit maître-modèle étant réalisé par coulée de plâtre dans l'empreinte précédemment citée.

Grâce aux propriétés inhérentes aux compositions de l'invention (à savoir malléabilité, élasticité), celles-ci peuvent être directement appliquées sur le maître-modèle afin de constituer la maquette de la prothèse dentaire. Cette étape de modelage consiste, plus précisément, à former sur le

WO 2005/007743

10

15

30

22

PCT/FR2004/050333

maître-modèle les éléments précurseurs (ou préformes) de la future prothèse, à savoir par exemple la plaque base, les crochets, les éventuelles barres, qui vont constituer par exemple le futur châssis de la prothèse, l'ensemble de ces préformes constituant une maquette de la future prothèse dentaire. Une fois le modelage maquette en · composition achevé, la est photopolymérisée, cours d'une étape de au photopolymérisation, ladite étape pouvant se dérouler au fur et à mesure de la construction des éléments constitutifs de la maquette ou à l'issue de l'élaboration de la maquette.

Plus précisément, cette étape de photopolymérisation peut s'effectuer en soumettant les éléments constitués à partir des compositions de l'invention à une lumière UV, fournie par exemple par une lampe UV émettant une lumière de longueur d'onde allant de 400 à 500 nm.

Une fois la photopolymérisation achevée,

20 la maquette ainsi photopolymérisée est séparée du
modèle en plâtre. Cette maquette présente la
particularité de conserver, après ladite séparation, sa
forme initiale (à savoir la forme établie sur le modèle
en plâtre), en raison des propriétés élastiques des

25 compositions photopolymérisables de l'invention.

Cette maquette sert de base à la réalisation de la prothèse dentaire.

On précise que cette maquette peut être éventuellement finalisée par façonnage d'éléments adéquats sur celle-ci en des matériaux, tels que de la

cire, lesdits éléments pouvant être par exemple, des dents de remplacement.

Le procédé de réalisation de la prothèse dentaire, selon l'invention comprend, comme mentionné précédemment, la mise en œuvre du procédé d'élaboration d'une maquette tel qu'exposé ci-dessus.

La maquette subit ensuite une étape de mise en revêtement dans un cylindre, ladite étape consistant à recouvrir de revêtement le matériau de la maquette. A l'issue de cette étape de mise en revêtement, l'on obtient un moule en revêtement de la prothèse dentaire, ce moule épousant la forme de la maquette.

10

20

25

30

On précise que, par revêtement, on entend,

15 dans ce qui précède et ce qui suit, un matériau de
moulage réfractaire.

Le procédé comprend, après l'étape de mise en revêtement, une étape de calcination de la maquette. Plus précisément, cette étape consiste à chauffer à une température adéquate l'ensemble constitué du moule en revêtement et de la maquette à base de composition photopolymérisable de l'invention. Cette température est choisie de manière à calciner la maquette, cette température pouvant être une température de 1000°C sous air.

A l'issue de cette étape, la composition photopolymérisable de l'invention, du fait de son caractère calcinable, a disparu sans laisser de résidus et il subsiste uniquement le moule en revêtement de la prothèse dentaire.

24

Ce moule en revêtement est ensuite rempli d'un métal, de préférence un métal noble (tel que Ag, Pd, Pt) ou alliage métallique fondu tel qu'un alliage à base de chrome, de cobalt, de titane. Après refroidissement s'accompagnant d'une solidification dudit métal ou alliage, le moule en revêtement est détruit, par exemple, par fracture, de manière à libérer la prothèse dentaire métallique.

10 Grâce à l'utilisation des compositions photopolymérisables de l'invention, le procédé d'élaboration d'une prothèse dentaire de l'invention se révèle être plus rapide et moins coûteux que les procédés classiques, tels que celui exposé dans la partie état de la technique antérieure de la présente description.

En effet, l'utilisation des compositions selon l'invention pour réaliser une maquette de prothèse dentaire permet de s'affranchir de deux étapes classiques des procédés d'élaboration de prothèse dentaire, à savoir l'étape de prise d'empreinte en gélatine ou en silicone par contre-moulage du modèle en plâtre et l'étape de réalisation d'un modèle en revêtement, par coulée du revêtement dans l'empreinte en gélatine ou en silicone. Par conséquent, l'on assiste, grâce à l'invention, à un gain de temps considérable et également à une réduction de la consommation en revêtement.

20

25

De plus, le fait de placer uniquement la 30 maquette à base d'une composition de l'invention dans le cylindre pour la mise en revêtement permet d'obtenir

un gain de place conséquent dans ce cylindre par rapport aux mises en revêtement réalisés classiquement à partir d'une maquette généralement en cire modelée sur un modèle en revêtement. Grâce au gain de place obtenu, il est ainsi possible, selon l'invention, d'effectuer la mise en revêtement simultanée de plusieurs maquettes dans un même cylindre.

L'invention va maintenant être décrite en 10 référence aux exemples suivants donnés à titre illustratif et non limitatif.

#### EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

- Les compositions présentées ci-dessous et 15 conformes à l'invention sont des compositions présentant les critères suivants :
  - un faible retrait (<1%) après
    photopolymérisation;</pre>
- une contrainte à la rupture comprise 20 entre 10 et 100 Mpa tout en possédant un allongement à la rupture d'environ 5%;
  - une viscosité importante pour faciliter la mise en œuvre, sous forme d'une pâte, pour modeler les préformes désirées ;
- 25 une certaine mémoire de forme ou rigidité intrinsèque;
  - un pouvoir collant faible avant photopolymérisation;
- un taux de calcination de 100% à 1000°C
  30 sous air;
  - un caractère élastique.

#### EXEMPLE 1.

Une composition photopolymérisable conforme

5 à l'invention et présentant les caractéristiques
susmentionnées comprend les éléments suivants : .

	- Résine époxyvinylester CN104:	25%
	- Résine uréthane acrylate CN934 :	10%
10	- Polyamide 12 Orgasol :	9,7%
	- Initiateur Irgacure :	0,3%
	- Elastomère Escorène :	55%

### EXEMPLE 2.

15

Une composition photopolymérisable conforme à l'invention et présentant les caractéristiques susmentionnées comprend les éléments suivants :

20	- Résine époxyvinylester CN104:	35,9%
	- Résine uréthane acrylate CN934 :	24,0%
	- Huile Voltalef® :	2,0%
	- Polyamide 12 Orgasol :	10,5%
	- Résine polyester Norsodyne G703 :	10,0%
25	- Photoinitiateur Irgacure 819 :	0,1%

#### EXEMPLE 3.

30 Une composition photopolymérisable conforme à l'invention comprend les constituants suivants :

-	Résine	époxyvinylester CN104	:	52,5%
_	Résine	uréthane acrylate :		22,5%

	- Hui	le Voltalef® 1S :	10,2%
	- Pol	yamide 6 Orgasol :	10,5%
	- Cel	lulose Whatman :	4,0%
	- Pho	toinitiateur Irgacure 819 :	0,3%
5			
	EXEMPLE 4.		
	Une o	composition photopolymérisable	conforme
	à l'invention com	mprend les éléments suivants :	
10			
	- Rés	ine époxyvinylester CN104 :	37,0%
	- Rés	ine uréthane acrylate CN934 :	6,9%
	- Hui	le végétale :	2,4%
	- TPG	GDA* :	24,7%
15	- Ami	don soluble Prolabo :	25,2%
	- Acé	etate de cellulose Whatman :	3,7%
	- Pho	toinitiateur Irgacure :	0,1%
	*Trip	propylèneglycoldiacrylate	
20	EXEMPLE 5.		
	Une o	composition photopolymérisable	conforme
	à l'invention com	mprend les éléments suivants :	
25	- Rés	sine époxyvinylester CN104 :	39,0%
	- Rés	sine uréthane acrylate CN934 :	6,5%
	- PLA	ASTIFORM :	27,4%
	- ORG	SASOL 2001 UD NAT2 :	26,5%
	- Pho	toinitiateur Irgacure :	0,6%

10

#### REVENDICATIONS

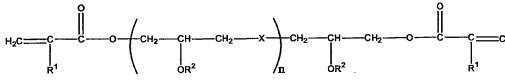
1. Composition photopolymérisable

comprenant:

- au moins une résine époxyvinylester ;

- au moins une résine uréthane acrylate ;

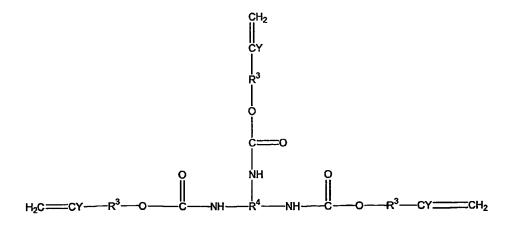
- au moins une charge particulaire organique non siliconée présentant une taille moyenne de particules inférieure à 10  $\mu$ m et une surface spécifique supérieure à 10 m²/g ;
  - au moins un photoiniateur.
- 2. Composition photopolymérisable selon la revendication 1, dans laquelle la résine 15 époxyvinylester répond à la formule :



dans laquelle :

- $\mathbb{R}^1$  représentant un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle ;
- 20  $R^2$  représente un atome d'hydrogène ou un groupe alkyle comportant de 1 à 3 atomes de carbone;
  - X représente un motif bisphénolique A;
  - n est un entier allant de 1 à 10.
- 25 3. Composition photopolymérisable selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle la résine époxyvinylester est choisie parmi les résines de formules suivantes :

- 5 avec Et représentant un groupe éthyle.
- 4. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans laquelle la résine époxyvinylester est présente dans la composition à une teneur allant de 18 à 50% en poids par rapport au poids total de la composition.
- 5. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans laquelle la résine uréthane acrylate répond à la formule générale suivante :



30

#### dans laquelle:

-  $R^3$  représente un groupe de formule -CH<sub>2</sub>-  $(CH_2)_n$ -O-CO- avec n étant un entier égal à 1 ou 2 ;

- Y représente H ou -CH3;

-  $R^4$  représente un groupe alkylène comportant de 1 à 10 atomes de carbone.

10 6. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans laquelle la résine uréthane acrylate est présente, dans la composition, à un teneur allant de 1 à 50% en poids par rapport au poids total de la composition.

15

20

5

- 7. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans laquelle la charge particulaire organique non siliconée est choisie parmi les polymères particulaires du groupe constitué par les polyamides, les polyacrylates, les polyoléfines éventuellement fluorés, les polysaccharides.
- 8. Composition photopolymérisable selon
  25 l'une quelconque des revendications 1 à 7, dans
  laquelle la charge particulaire organique non siliconée
  est présente dans la composition à une teneur allant de
  10 à 25% en poids par rapport au poids total de la
  composition.

10

15

9. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans laquelle le photoinitiateur est choisi parmi les cétones aromatiques, les composés bis-acyl phosphine oxide.

10. Composition photopolymérisable selon la revendication 9, dans laquelle le photoinitiateur correspond à des cétones aromatiques répondant aux formules suivantes :

11. Composition photopolymérisable selon la revendication 9, dans laquelle le photoinitiateur correspond à un composé bis-acyl phosphine oxide de formule suivante:

12. Composition photopolymérisable selon 20 l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans

laquelle le photoinitiateur répond à l'une des formules suivantes :

5

10

15

20

- 13. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 12, dans laquelle le photoinitiateur est présent dans la composition en une teneur allant de 0,1 à 2% en poids par rapport au poids total de la composition.
- 14. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, comprenant, en outre, au moins un composé élastomère et/ou une composition élastomérique.
- 15. Composition photopolymérisable selon la revendication 14, dans laquelle le composé élastomère est un composé choisi parmi les copolymères (éthylène/acétate de vinyle), les copolymères (hexafluoropropylène/fluorure de vinylidène).

33

16. Composition photopolymérisable selon la revendication 14 ou 15, dans laquelle le composé élastomère et/ou la composition élastomérique est (sont) présent(s), dans la composition, à une teneur allant de 20 à 60% en poids par rapport au poids total de la composition.

- 17. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, comprenant, 10 en outre, au moins une résine polyester.
  - 18. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 17, comprenant, en outre, au moins une huile.

15

5

- 19. Composition photopolymérisable selon la revendication 18, dans laquelle l'huile est une huile non siliconée.
- 20. Composition photopolymérisable selon la revendication 18 ou 19, dans laquelle l'huile est une huile de formule :

avec n étant un entier allant de 3 à 4.

25

30

21. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 18 à 20, dans laquelle l'huile est présente, dans la composition, à une teneur allant de 0,5 à 3% en poids par rapport au poids total de la composition.

- 22. Composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 21, comprenant, en outre, au moins un solvant réactif.
- 5 23. Composition photopolymérisable selon la revendication 22, dans laquelle le solvant réactif est choisi parmi les solvants répondant à l'une des formules suivantes :

$$H_2C = CH - O - CH_3 - O - CH_2 - O - CH_2 - CH_2$$

Tripropylène glycol diacrylate (TPGDA)

2-néopentylglycol diacrylate propoxylé (PONPGDA) et les mélanges de ceux-ci.

24. Utilisation d'une composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 23 pour la fabrication d'une préforme et/ou d'une maquette de prothèse dentaire.

35

5

25

- 25. Préforme de prothèse dentaire à base d'une composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 23.
- 26. Maquette de prothèse dentaire à base d'une composition photopolymérisable selon l'une quelconque des revendications 1 à 23.
- 27. Procédé de préparation d'une maquette 15 de prothèse dentaire comprenant les étapes suivantes :
  - une étape de prise d'empreinte, effectuée en appliquant sur une partie buccale à pourvoir d'une prothèse, un matériau adéquat, de manière à obtenir une empreinte de ladite partie buccale;
- une étape de réalisation d'un modèle en plâtre, consistant à couler du plâtre dans l'empreinte précédemment préparée;
  - une étape de modelage sur le modèle en plâtre de la maquette désirée avec la composition photopolymérisable telle que définie selon l'une quelconque des revendications 1 à 23;
  - une étape de photopolymérisation de ladite maquette ;
- une étape de séparation de ladite 30 maquette ainsi photopolymérisée du modèle en plâtre.

- 28. Procédé de préparation d'une prothèse dentaire, comprenant:
- la mise en œuvre du procédé d'élaboration de la maquette selon la revendication 27 ;
- une étape de mise en revêtement dans un cylindre de ladite maquette, à l'issue de laquelle l'on obtient un moule en revêtement de la prothèse dentaire;
- une étape de calcination de ladite 10 maquette;
  - une étape de remplissage du moule en revêtement par un métal ou alliage métallique fondu, suivie d'un refroidissement, de manière à solidifier le métal ou alliage métallique;
- une étape de destruction du moule en revêtement, de manière à libérer la prothèse dentaire.

#### (12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

#### (19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



# - I DERN BUNDER IN EIGENE FERN ERRIN ERRIN FOL IN EIGEN EIGEN EIGEN EIGEN EINE BEREICH EIGEN EINE BEREICH EIGEN

(43) Date de la publication internationale 27 janvier 2005 (27.01.2005)

**PCT** 

# (10) Numéro de publication internationale WO 2005/007743 A3

- (51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup>:
  C08L 63/10, 75/16, A61C 13/00, A61K 6/083
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/050333

- (22) Date de dépôt international: 15 juillet 2004 (15.07.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

- (30) Données relatives à la priorité : 03 50334 16 juillet 2003 (16.07.2003) FR
- (71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US): COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR). CERAM FIXE [FR/FR]; 71-73, rue Henri Martin, B.P. 0647, F-37206 Tours Cedex 3 (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): GRECH, Eric [FR/FR]; 9, rue Félix Nadar, F-37100 Tours (FR). BESNARD, Olivier [FR/FR]; 89, rue de Beigneux, F-37250 Veigne (FR). LEBRET, Bruno [FR/FR]; 12, rue du Castel, F-37300 Joue-les-Tours (FR). PENNARD, Jacky [FR/FR]; 12, chemin des Esnault, F-37270 Veretz (FR). PENNARD, Franck [FR/FR]; 96, rue de Sardelle, F-37250 Veigne (FR).
- (74) Mandataire: LEHU, Jean, Brevatome, 3, rue du Docteur Lancereaux, F-75008 Paris (FR).

- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues
- (88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 17 mars 2005

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

- (54) Title: PHOTOPOLYMERIZABLE COMPOSITION BASED ON AN EPOXYVINYLESTER RESIN AND A URETHANE ACRYLATE RESIN AND USE THEREOF FOR MAKING DENTAL PROSTHESIS PREFORMS AND/OR MODELS
- (54) Titre: COMPOSITION PHOTOPOLYMERISABLE A BASE D'UNE RESINE EPOXYVINYLESTER ET D'UNE RESINE URETHANE ACRYLATE ET UTILISATION DE LADITE COMPOSITION POUR REALISER DES PREFORMES ET/OU DES MAQUETTES DE PROTHESES DENTAIRES
- (57) Abstract: The invention concerns a photopolymerizable composition comprising: at least one epoxyvinylester resin, at least one urethane acrylate resin, at least one organic silicon-free particulate filler having an average particle size less than 10  $\mu$ m and a specific surface more than 10  $\mu$ m and a specific surface more than 10  $\mu$ m are photoinitiator. Said composition is in particular useful for making dental prosthesis preforms and models.
- (57) Abrégé: La présente invention a trait à une composition photopolymérisable comprenant: au moins une resine époxyvinylester; au moins une resine uréthane acrylate; au moins une charge particulaire organique non siliconée présentant une taille moyenne de particules inférieure à 10 μm et une surface spécifique supérieure à 10 m²/g; au moins un photoiniateur. Cette composition trouve notamment son application dans la fabrication de préformes et de maquettes de prothèse dentaire.



1 A3

**VO 2005/0077** 

# **INT**ERNATIONAL SEARCH REPORT

Internal Application No PCT/FR2004/050333

A. CLASSII IPC 7	CO8L63/10 CO8L75/16 A61C13/0	0 A61K6/083			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC			
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification COSL COSF A61C A61K	n symbols)			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	uch documents are included in the fields se	arched		
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used			
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data				
C. DOCUME	NTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.		
X	EP 0 073 995 A (BAYER AG)		1–26		
A	16 March 1983 (1983-03-16) page 21, lines 13-16	,	27,28		
v	page 28, lines 1-19	Tn)	1-26		
X	EP 0 188 232 A (NIPPON PAINT CO LTD) 23 July 1986 (1986-07-23)		1-20		
	page 10, lines 4-7 claims				
	<del></del>				
	·				
		·			
Furt	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed i	n annex.		
*Special categories of cited documents:  "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory, underlying the					
consid 'E' earlier	considered to be of particular relevance invention  "E" earlier document but published on or after the International "X" document of particular relevance; the claimed invention				
filing date cannot be considered novel or cannot be considered to "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone which is cited to establish the publication date of another "Y" document of naticular relevance: the claimed invention					
citation or other special reason (as specified)  'O' document reterring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled					
*P* document published prior to the international filing date but in the art.  *a* document member of the same patent family					
Date of the actual comptetion of the international search  Date of mailing of the international search report					
1	1 January 2005	19/01/2005			
Name and mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2					
	NL - 2280 HV R導sw資k Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Andriollo, G				

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

Intertional Application No PCT/FR2004/050333

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0073995 A	16-03-1983	DE	3135113 A1	24-03-1983
		ΑT	27283 T	15-06-1987
		DE	3276368 D1	25-06-1987
		ΕP	0073995 A1	16-03-1983
		JP	1639784 C	18-02-1992
		JP	3002161 B	14-01-1991
		JΡ	58052303 A	28-03-1983
		US	4437836 A	20-03-1984
EP 0188232 A	23-07-1986	JP	1764560 C	28-05-1993
	20 0. 2020	ĴΡ	4056842 B	09-09-1992
		JР	61162501 A	23-07-1986
		ĀŪ	574549 B2	07-07-1988
		AU	5180486 A	17-07-1986
		CA	1272541 A1	07-08-1990
		DE	3675950 D1	17-01-1991
		ĒΡ	0188232 A2	23-07-1986
		ÜS	4937173 A	26-06-1990

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

A. CLASSE CIB 7	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CO8L63/10 CO8L75/16 A61C13/00	A61K6/083		
Seton ta clas	ssification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classifica	ation nationale et la CIB		
	IES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE			
Documentati CIB 7	ion minimale consultée (système de classification suivi des symboles d COSL COSF A61C A61K	e classement)		
		ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
		nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)		
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	des passages pertinents no. des revendications visées		
х	EP 0 073 995 A (BAYER AG) 16 mars 1983 (1983-03-16)	1–26		
A	page 21, ligne 13-16 page 28, ligne 1-19	27,28		
X	EP 0 188 232 A (NIPPON PAINT CO LT 23 juillet 1986 (1986-07-23) page 10, ligne 4-7 revendications	1-26		
Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
*Catégories spéciales de documents cités:  A' document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent  E' document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou la téchnique perlinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention  A' document pouvant leter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citailon ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  O' document se rétérant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou lous autres moyens  P' document publié après ta date de dépôt international ou la téchnique perlinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention  Accument particulièrement perlinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouveile ou comme limpliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme nouveile ou comme l'une attribute ne peut être considérée comme nouveile ou comme l'une attribute ne peut être considérée comme nouveile ou comme l'une attribute ne peut être considérée comme nouveile ou comme l'une attribute ne peut être considérée comme nouveile ou comme l'une attribute ne peut être considérée comme ne ne peut être considérée comme ne ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive ne peut être considérée				
Date à laqu	elle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale		
1	1 janvier 2005	19/01/2005		
Nom et adre	esse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswrijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,	Fonctionnaire autorisé  Andriollo G		
I	Fax: (+31-70) 340-3016	Andriollo, G		

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatif c membres de familles de brevets

De de Internationale No PCT/FR2004/050333

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0073995	A	16-03-1983	DE AT DE EP JP	3135113 A1 27283 T 3276368 D1 0073995 A1 1639784 C	24-03-1983 15-06-1987 25-06-1987 16-03-1983 18-02-1992
			JP JP US	3002161 B 58052303 A 4437836 A	14-01-1991 28-03-1983 20-03-1984
EP 0188232	A	23-07-1986	JP JP JP AU AU CA DE EP US	1764560 C 4056842 B 61162501 A 574549 B2 5180486 A 1272541 A1 3675950 D1 0188232 A2 4937173 A	28-05-1993 09-09-1992 23-07-1986 07-07-1988 17-07-1986 07-08-1990 17-01-1991 23-07-1986 26-06-1990